

(11)Publication number:

03-096208

(43)Date of publication of application: 22.04.1991

(51)Int.CI.

H01G 4/12

(21)Application number: 01-233209

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: NAKAO KEIICHI

**OKAMURA YOSHIRO** MIURA KATSUYUKI

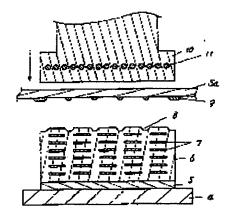
## (54) MANUFACTURE OF LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC PART

08.09.1989

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the generation of irregularities resulting from an electrode in the surface of a ceramic green laminate even when the number of laminating is increased by thermocompressionbonding a ceramic ink film formed onto the surface of a supporter with the surface of the ceramic green laminate without being peeled from the supporter and peeling only the supporter.

CONSTITUTION: A ceramic ink film 9 formed onto the surface of a supporter 5a is thermocompression-bonded with the surface of a ceramic green laminate 6, in which electrode ink films 7 and ceramic green sheets are laminated, without being peeled from the supporter 5a, only said supporter 5a is peeled, and said ceramic ink film 9 is transferred onto the surface of the ceramic green laminate 6. The ceramic ink film 9 printed and shaped in a specified form on the supporter 5a is thermocompression-bonded with the surface, to which indentations 8 by the thickness of the electrode ink films 7 are formed, in sections, to which the electrode ink films 7 are not laminated, in the ceramic green laminate 6 by a hot plate 10, the surface of the ceramic green laminate 6 is flattened, and the supporter 5a is peeled.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

### ⑩ 日本 国 特 許 庁 (JP)

10 特許出願公開 ·

# @ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-96208

Dint. Cl. 5

織別記号

庁内整理番号

**49公開** 平成3年(1991)4月22日

H 01 G 4/12

364

7135-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

積層セラミック電子部品の製造方法

願 平1-233209 204寺

頤 平1(1989)9月8日 ②出

加発 眀 尾 中 惠 考 **個発** 眀 村 芳 郎 者 岡

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑦発 眀 者 浦

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

克 之 の出 夏 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

79代理人 弁理士 栗野 重孝 外1名

1、 発明の名称

機関セラミック電子部品の製造方法

2、特許請求の範囲

又持体の表面に形成されたセラミックインキ膜 を、前紀叉持体より剝離することなく、電極イン・ 中膜及びセラミック生シートが改層されてなるセ ラミック生費層体の表面に熱圧着させた後に、館 記支持体のみを削離し、前配セラミックイン中膜 を前配セラミック生費層体の表面に転写すること を持款とする積層セラミック電子部品の製造方法。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ピデオテープレコーダ、液晶テレビ 符の電気製品に広く用いられている質層セタミッ クコンデンサ等の費用セラミック電子部品の製造 方法に関するものであり、他にも、広く多層セラ ミック基板、接層パリスタ、積層圧電素子等の積 層セラミック電子部品を製造する際においても、 利用可能なものである。

従来の技術

近年、電子部品の分野においても、回路部品の 高密度化化伴い、積圧セラミックコンデンサ等の ますますの傲小化及び高性能化が望まれている。

第3図は、横順セラミックコンダンサの一部分 を断面にて示す図である。第3図において、1は セラミック誘電体層、2は内部電極、3は外部電 飯である。前記内部電版2は、かのかの外部電源 3に接続されている。

従来、積増セラミックコンデンサは、次のよう を製造方法によって製造されていた。

まず、所定の大きさに切断されたセラミック生 シートに、所定の電極インキを印刷し、前記電極 インキを乾燥させ、電磁インや膜とし、この電極 イン中腹の形成されたセタミック生シートを必要 枚数だけ積層し、セラミック生積層体とし、との セラミック生費層体を所望する形状に切断し、競 成し、外部電腦を取付けて完成させていた。

しかし、このようなセラミック生シート上に缸 極インキを直接印刷する方法では、電極インキ膜 の形成されたセラミック生シートの環層数が増加するにつれ、電電インキ膜の厚みに超因する凹凸が、出来上がったセラミック生積層体の表面に表れるととになる。すると、このセラミック生積層体の表面に発生した凹凸のため、積層数が増加するにつれて、積層圧力の分布ムラに起因する積層不良、あるいはセラミック生積層体の部分的な密度とに超因する傍或不良等が発生しやすくなるという問題点があった。

従来、こうした問題に対するアプローチとして、特開昭53-42353号公報に提案されたような電磁部分に対応する部分が少なくとも一部の厚さ方向にわたって欠如した(あるいは打ち抜かれた)セラミック生シートを用いる方法がある。また、特開昭52-13553号公報では、電磁に対応する部分が空隙になっている。さらに、特開昭52-135051号公報では、電磁イン中の印刷されたセラミック生シートの前記電磁の印刷されていない部分(換余部分)にセラミック

生シートを履備する際に部分的な圧力ムタが発生 してしまい、出来上がったセラミック生費層体に 機層時あるいは焼成時に不良が発生するという間 題点を有していた。

本発明は、前配線類に鍛み、積層数を増加した 場合においてもセッミック生積層体表面に電極に 起因する凹凸の発生を防止することのできる製造 方法を提案することを目的とする。

課題を解決するための手段

前記展題を解決するために、本発明の機構セフミック電子部品の製造方法は、安特体の表面に形成されたセフミックインキ膜を、前配支持体より 制機することなく、電磁インキ膜及びセフミック 生シートが積層されてなるセフミック生機層体の 表面に熱圧着させた後に、前配支持体のみを利慮 し、前配セフミックインキ膜を前配セフミック生 機層体の表面に転写するという構成を備えたもの である。

作·用

本発明は、前配した構成によって、セラミック

イン中を印刷するととが、また特開昭 6 2 - 1 3 6 0 8 0 号公報では電優に該当する部分を取除いたセラミック生シートを介揮することが提案されている。

しかし、これらの方法はいずれも、機械的強度 の劣るセラミック生シートに直接加工あるいは印刷するため、セラミック生シートの厚みが低下す るほど実施が困難になる問題点を有していた。特に、20 mm 程度以下のセラミック生シートはそれ自体で取扱いすることが難しく(婆れ易い)、 積層すること自体が困難であり、さらに精度良く 健被加工あるいは印刷を行うことは極めて難しく、またコスト高になってしまりものであった。

発明が解決しようとする課題

とのような積層セラミック電子部品の製造方法 においては、電極インキ膜の形成されたセラミック生シートの積層数が増加するにつれて、出来上がったセラミック生積層体表面に前配電極インキ 膜に超因する凹凸が生じていた。との発生した凹凸のため、電極インキ膜の形成されたセラミック

生機層体の表面に生じた凹凸を埋めることができることとなる。また、セラミックイン中臓を支持体どと取扱うことができるために、様く機械的強度の低い所定のバターンに印刷されたセラミックインキ膜でも作業時の取扱いが容易になる。さらに、積層時の位置合わせはセラミック生シートでなく、機械的強度、寸法精度の優れた支持体を用いて行うことになり、機管精度を向上させることができることとなる。

また、セラミックインキ頭の印刷パターンも、 機械的強度の乏しいセラミック生シートでなく、 支持体上に直接行えるため精度良く印刷でき、さらにはセラミックインキに含まれる静削が支持体 に染み込むことがないため、前配セラミックイン キの乾燥の程度も容易にコントロールすることが できることとなる。

#### 実施例

以下、本発明の一実施例の積温セフミックコン デンサの製造方法及び機層方法について、図面を 参照しながら説明する。

第1図は、本発明におけるセラミック生程層体

平3-96208(3)

の平坦化方法を説明するためのものである。第1 図において、4は台、5,52は支持体、8はセ タミック生積層体、では電価イン中膜、8は@み であり、との思みらはセラミック生積層体もの電 **極インキ膜でが積層されていたい部分に生じてい** る。前配窪み8は電阻インキ膜での形成されたセ ヲミック生シートが發層される際、前記電極イン **キ膜での厚みによりできるものであり、電極イン** 中膜での厚みあるいは電極イン中膜での形成され たセラミック生シートの復層数等によって増加す る傾向にある。日はセラミックインキ膜、10は 終盤、11はヒータであり、このヒータ11は熱 盤10を一定の温度に保持する働きをする。また、 矢印は熱盤: 口の動く方向を示するのである。と とで、熱盤10は矢印の方向に運動し、支持体5% 上に形成されたセラミックインキ膜Bをセラミッ ク生度層体の表面の窪み8の上に、その窪み8を 埋めるように加圧されることになる。

次に、第2図を用いてさらに詳しく説明する。 第2図は、本発明におけるセラミック生積層体の

の電優インキ( 腰層コンデンサ内部電極用 P d ペースト) に啓剤を添加し、適当な粘性及び乾燥速度になるように調整した(以下、簡単に電優インキと呼ぶ)。

次に、セラミックのステリーの作り方について 説明する。まず、ポリピニルプチョール樹脂を含 む熱可塑性樹脂を、溶剤と可塑剤中に加え、充分 帝粲した後、との中に粒径約1ミクロンのチョン 酸パリウムを主体としたセラミック粉末をポール ミルを用いて分敗させ、所定のフィルターを用い て雄過し、セラミックのスヲリーとした後、ドク タープレードを用いて支持体フィルム上に強布し、 前記セラミックのスラリーを乾燥することにより、 **支持体上にセラミック生シートを製造した。とと** で、セタミック生シートの厚みを測定すると、約 1 5 μ であった。次化、このセラミック生シート (支持体上に形成した状態のまま)上に電極イン **キを印刷し、前記電磁インキを乾燥するととで、** セラミック生シート上に電優インや膜を形成した。 との電囮インキ膜の形成されたセラミック生シー

平組化された様子を説明するためのものである。 また、矢印は際盤10の動く方向を示すものであ る。第2圏に示したように、第1図に示すセラミ ックインキ膜8が、セラミック生費層体8の表面 に生じた窪み(第1図に示す窪み8)の部分に転 写されることにより、セラミック生積層体のの表 面を平坦化することができる。このように平坦化 されたセラミック生績層体のは、引き続き、電極 インキ膜の形成されたセラミック生シートを贋層 することができ、さらに積層数を増加することが できる。とのように、本発明は積層数に関係なく、 セラミック生積層体の表面に関版イン中域に起因 する凹凸が生じた際に用いることができ、さらに 横層数を増加することができる。また、本発明の セタミック電子部品の製造方法においては、セタ ミックインキ膜の転写は、機屑の皮に行うことが なく、つまり必要に応じて行えば良いため、積層 コストを増加することがない。

次に、さらに詳しく説明する。まず、電極イン 中膜を形成するための電極インキとしては、市販

トを、厚み200μ四のセフミック生シート上に、通常の方法を用い、前記電極インキ腹が交互にずれるように40層機層し、セラミック生積層体を製造した。ここで、セラミック生積層体の表面に生じた前記電値インキ膜に起因する凹凸を表面荒さ計を用いて測定したところ、選み(第1図の選み8に相当)の深さは、20~30μm程度であった(以下、これを簡単に凹凸の生じたセラミック生積層体と呼ぶ)。

に転写フィルムと呼ぶ)。ここで、スクリーン印 刺に用いたスクリーン版の種類及び乳剤の厚みを 調節することで、セラミックインキ膜の厚みを 20~30μmにすることができた。

次に、前記凹凸の生じたセラミック生費層体の上に、第1図及び第2図に示したように、前記板写フィルムから、セラミックイン中膜を転写したところ、セラミック生費層体の表面の凹凸は20~30μ2のものが0~3μ2程度と大幅に低減することができた。

にして、従来の方法では、凹凸の生じたセッミック生 展層体の窪みを効果的に埋める(平抵化する) ひとができなかった。

なお、本発明において、低写フィルムよりセラミックインや膜を低写する時には、熱以外に、光、電子線、マイクロウエーブ、II線等を用いて低写を行っても良い。また、用いる樹脂の種類、可塑剤の種類や添加量を変えることにより、保存安定性、転写温度の低下(室温)、侵層の高速化も可能である。

また、セラミックとしては、絶縁体、勝電体、 導体、半導体、磁性体等の各種のものを用いると とができる。

さらに、本発明の製造方法は、前配実施例で述べた映層セラミックコンデンサに適用する以外に、 多層セラミック基板、映像パリスタ等のその他の 機層セラミック電子部品においても適用できるも のである。

### 発明の効果

以上のように本発明は、支持体の表面に形成さ

とで、積層セラミックコンデンサを製造すること、 ができた。

次化、従来例として前記約1 5 μ Ξ のセラミック 生シートを機械的に、前配電臨イン中膜に対応す る部分を打ち抜くことを試みた。まず、セラミッ ク生シートを文持体表面より剝離したところ、セ ヲミョク生シート自体の強度が急激に低下したた め、ほとんど取扱いできず、打ち抜くとともでき なかった。次に、セラミック生シートを支持体表 面に形成した状態で、セラミック生シートを機械 的に打ち抜くことを試みたが、支持体表面を傷つ けるととなく、セラミック生シートだけを打ち抜 くととはできなかった。また、支持体袋面まで傷 つけるととで、セラミッグ生シートを切り抜くと とがてきたが、不要のセラミック生シート部分を 剝離することができなかった。さらに、セタミュ ク生シートを支持体とと打ち抜くことを試みたが、 支持体に打ち抜きによるパリが発生し、また支持 体自体の機械的強度の低下により支持体が不規則 に歪み、精度良い領層ができなかった。このよう

れたセラミックインキ膜を、前記文持体より剝離することなく、電極及びセラミック生シートが積層されてなるセラミック生機層体の表面に熱配を持体のみを剝離し、前記支持体のみを剝離し、前記を前記セラミック生積層体のの場合を対したととなく取扱え、精度を伝統のな強度を低下させることなく取扱え、精度を伝統のな強度を低下させることなる。でき、を関係を製造することができる。

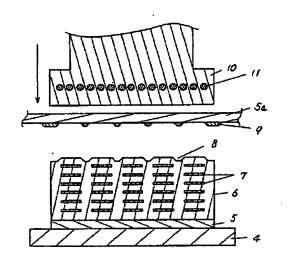
### 4、図面の簡単な説明

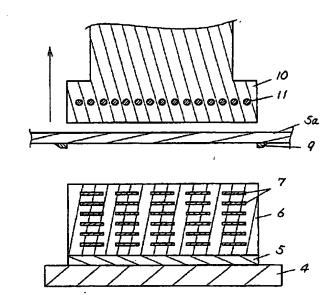
第1図は本発明におけるセラミック生復層体の 平坦化方法を説明するための図、第2図は本発明 におけるセラミック生復層体の平坦化された様子 を説明するための図、第3図は復層セラミックコ ンデンサの一部分を断面にて示す斜視図である。

4……台、5.5a……支持体、6……セラミック生履層体、7……電短イン中膜、6……金み、6……セラミックイン中膜、10……熱盤、11……ヒータ。

4 -- 台 5.5a --・東 将 体 6 -- セラミック生 積 層 杯 7 -- 電 磁 インテ 膜 8 -- 湿 ル 9 -- セラミックインテ 膜 10 -- 熟 盤

奪 2 図





第 3 図

